標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会
(第3回会合)

議事次第

1. 日時：令和3年4月9日（金） 10：00～12：00
2. 場所：オンライン会議
3. 議題：
 - 前回会合までの振り返り
 - 我が国情報産業の基盤強化に向けた取組について
 - 標準必須特許のライセンスに関するその他の検討事項について